

(11)Publication number :

2000-223837

(43)Date of publication of application: 11.08.2000

(51)Int.Cl.

H05K 3/46

H05K 1/18

(21)Application number: 11-024425

(71)Applicant: KYOCERA CORP

(22)Date of filing:

01.02.1999

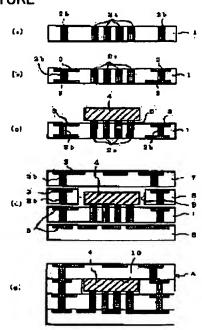
(72)Inventor: HAYASHI KATSURA

(54) ELECTRIC ELEMENT MOUNTING WIRING BOARD AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a wiring board which mounts electric elements such as semiconductor elements and electronic elements, miniaturizes a board and can increase the packaging density of elements, and a manufacturing method capable of forming easily the wiring board.

SOLUTION: This wiring board is provided with an insulating board formed by laminating a plurality of insulating sheets 1, 6, 7 containing at least thermosetting resin, wiring circuit layers 3 formed on the surface and in the inside of the insulating board, and viahole conductor 2. An electric element 4 is mounted in an air gap 9 of the wiring board. Viahole conductor 2a conected with an electrode 5 of the electric element 4 is made to contain low melting point metal having a low melting point T less than or equl to the curing temperature T of the thermosetting resin. When the insulating sheets are thermally cured, connection of the viahole conductor 2a with the electric element 4 is simultaneously performed.



LEGAL STATUS

16.06.1999 [Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] 13.02.2001

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3207174 06.07.2001 [Date of registration] 2001-03978 [Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision 15.03.2001

of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-223837

(P2000-223837A)

(43)公開日 平成12年8月11日(2000.8.11)

(51)Int.Cl.	識別記号	FΙ			テーマコート	(参考)
H05K 3/46		H05K	3/46	Q	5B336	
				G	5E346	
,				N		
1/18			1/18	· J		

審査請求 有 請求項の数4 OL (全7頁)

(21)出願番号 特願

特願平11-24425

(22)出願日

平成11年2月1日(1999.2.1)

(71)出願人 000006633

京セラ株式会社

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

(72)発明者 林 桂

鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株

式会社総合研究所内

Fターム(参考) 5E336 AA08 BB03 BB15 BC26 BC34

CC31 CC51 BE05 GG30

5E346 AA12 AA15 AA43 AA60 BB01

BB16 CC08 CC31 CC40 DD02

DD12 DD31 EEO2 EEO6 EEO8

FF18 FF35 FF45 GG28 HH22

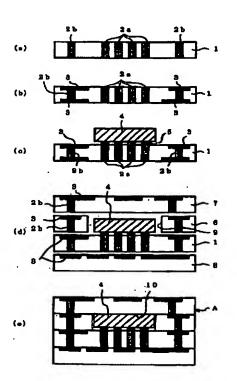
HH32 HH33

(54)【発明の名称】電気索子搭載配線基板およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】半導体索子や電子部品などの電気索子を搭載 し、基板の小型化と、索子の実装密度を高めることので きる配線基板とそれを容易に作製することのできる製造 方法を提供する。

【解決手段】少なくとも熱硬化性樹脂を含む複数の絶縁シート1、6、7を積層してなる絶縁基板と、絶縁基板の表面および内部に形成された配線回路層3と、ピアホール導体2とを具備する配線基板の空隙9内に電気索子4が搭載され、電気索子4の電極5と接続されるピアホール導体2aに、熱硬化性樹脂の硬化温度T,以下の低い融点T,を有する低融点金属を含有させて、絶縁シートの熱硬化時にピアホール導体2aと電気索子4との接続を同時に行う。



BEST AVAILABLE COPY

【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも熱硬化性樹脂を含む複数の絶縁 層を積層してなる絶縁基板と、該絶縁基板の表面および 内部に形成された配線回路層と、金属粉末が充填されて なるピアホール導体とを具備する配線基板の表面または 内部に電気索子が搭載され、前記電気索子の電極と前記 ピアホール導体とが電気的に接続してなる電気索子搭載 配線基板において、前記電極と接続されるピアホール導 体が、前記熱硬化性樹脂の硬化温度以下の低い融点を有 する低融点金属を含有し、該ビアホール導体と前記電気 10 索子の電極とを前記低融点金属によって電気的に接続固 定してなることを特徴とする電気索子搭載配線基板。

【請求項2】前記電気索子が、前記配線基板内部の密閉 された空隙中に収納搭載されていることを特徴とする請 求項1記載の電気索子搭載配線基板。

【調求項3】少なくとも熱硬化性樹脂を含有する未硬化 の絶縁シートにピアホールを形成し、該ピアホール中に 前記熱硬化性樹脂の硬化温度以下の低い融点を有する低 融点金属を含有する導体ペーストを充填してピアホール **導体を形成するA工程と、前記絶縁シートの表面に所定 20** の電気索子を搭載し、前記電気索子の電極と前記ピアホ ール導体の端部の露出部とを当接させるB工程と、前記 電気素子を載置した絶縁シートを他の絶縁シートととも に積層するC工程と、該積層物を前記熱硬化性樹脂の熱 硬化温度に加熱して前記絶縁シートを硬化させると同時 に、前記ピアホール導体内の前記低融点金属を溶融せし め、前記電気索子の電極とピアホール導体とを電気的に 接続するD工程と、を具備することを特徴とする電気索 子搭載配線基板の製造方法。

【請求項4】前配C工程において、前記電気素子が密閉 30 された空隙中に収納搭載されるように他の絶縁シートを **稜層することを特徴とする請求項3記載の電気素子搭載** 配線基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば、多層配線 基板及び半導体索子収納用バッケージなどに適し、特に 絶縁基板内部に電気索子が内蔵されてなる電気索子搭載 配線基板とその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来技術】電子機器は小型化が進んでいるが、近年携 帯情報端末の発達や、コンピューターを持ち運んで操作 する、いわゆるモバイルコンピューティングの普及によ ってさらに小型、薄型且つ高精細の多層配線基板が求め られる傾向にある。また、従来の多層配線基板に対し て、半導体索子やコンデンサ索子、抵抗索子などの電気 索子を搭載させる場合には、予め作製されたプリント配 線基板の表面に索子を接着し、ワイヤポンディングによ って配線基板の配線回路層と接続し、または配線基板の

子を樹脂によってモールドする方法、絶縁基板の表面に 凹部を形成して、その凹部内に索子を収納して樹脂モー ルドしたり、登体によって凹部を気密に封止する方法な どが採用されている。

【0003】また、最近では、携帯情報端末等小型軽量 薄型化が要求される用途に用いる基板について、最近で はTAB (tape automated bonding) といわれる方法が 用いられている。TAB接続法は、所定箇所に半導体素 子を収納する穴が設けられたポリイミド樹脂などのフィ ルムの全面に金属箔を接着した後、この金属箔をフォト エッチングにより半導体索子の接続するためのインナー リードとアウターリードからなるリード配線層が形成さ れた、いわゆるTABテープに対して、半導体索子のバ ンプとインナーリードとを接続する方法である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 電気索子を搭載する方法においては、予め作製した配線 基板の表面に、電気索子を搭載し、配線回路層と電気的 に接続する工程が必要であり、電気素子を含む電気装置 を完成するまでの製造工程が多く、コスト高を招いてい た。しかも、電気素子の搭載部が配線基板の表面のみで あるために、基板の薄層化、小型化および複数の電気索 子の高密度実装化を阻害していた。

【0005】また、接続方法においても、半導体素子の 実装をワイヤボンディングによって行う場合、接続パッ ドは200µm程度のピッチが必要なので、それより小 さいピッチでの接続が難しくなり、小型化に対応できな いものであった。また、個々の端子間を接続する必要が あるために、接続に要する時間が長くなり、生産性が落 ちるという問題があった。しかも、ワイヤボンディング による接続はワイヤーがループを描くように配線せざる を得ないため、必然的にシリコンチップの厚さ方向に 0.5mm程度のクリアランスを作らざるを得なくな り、半導体装置の薄型化を阻害していた。

【0006】これに対して、TAB接続法は、半導体素 子とリードとを一度の接続処理で接続できることから、 短時間で接続できるため、量産性に優れているとの利点 を有する反面、TABテープと呼ばれる銅箔を片面に接 着したポリイミド樹脂フィルムを使用することのみ実現 40 可能な接続方法であるため、接続端子が500を越える と20µm以下の配線幅が必要となる等、シリコンチッ プの端子数の増加に対応できないという問題があった。 【0007】従って、本発明は、半導体繋子や電子部品 (コンデンサ索子、抵抗索子、フィルター索子、発振索 子など) の電気索子を搭載し、基板の小型化と、索子の 実装密度を高めることのできる電気索子搭載配線基板を 提供することを目的とするものである。さらに、本発明 は、配線基板内部に電気索子を内蔵することのできる配 線基板を容易に作製することのできる電気索子搭載配線 表面に電気索子を半田等により直接実装し、実装した索 50 基板の製造方法を提供することを目的とするものであ

る。

, h. e.

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者は、電気索子を 搭載した配線基板の小型化および製造の簡略化について 検討を重ねた結果、電気索子の電極をピアホール導体と 接続させるとともに、ピアホール導体中に、絶縁基板中 に含まれる熱硬化性樹脂の硬化温度以下の低い融点を有 する低融点金属を含有せしめることによって、前記電気 累子の電極と前記ピアホール導体との接続を配線基板の 製造と同時に行うとともに、電気案子を多層配線基板内 10 に容易に内蔵できることを見いだし、本発明に至った。

【0009】即ち、本発明の電気索子搭載配線基板は、 少なくとも熱硬化性樹脂を含む複数の絶縁層を積層して なる絶縁基板と、該絶縁基板の表面および内部に形成さ れた配線回路層と、金属粉末が充填されてなるピアホー ル導体とを具備する配線基板の表面または内部に電気索 子が搭載され、前記電気索子の電極と前記ピアホール導 体とが電気的に接続してなる電気素子搭載配線基板にお いて、前記電極と接続されるピアホール導体が、前配熱 硬化性樹脂の硬化温度以下の低い融点を有する低融点金 20 属を含有し、該ピアホール導体と前記電気索子の電極と を前記低融点金属によって電気的に接続固定してなるこ とを特徴とするものであり、特に、前記電気索子は前記 配線基板内部の密閉された空隙中に収納搭載されている ことが望ましい。

【0010】また、本発明の電気索子搭報配線基板の製 造方法によれば、少なくとも熱硬化性樹脂を含有する未 硬化の絶縁シートにピアホールを形成し、該ピアホール 中に前記熱硬化性樹脂の硬化温度以下の低い融点を有す ール導体を形成するA工程と、前記絶縁シートの表面に 所定の電気素子を搭載し、前記電気素子の電極と前記ビ アホール導体の端部の露出部とを当接させるBエ程と、 前記電気索子を載置した絶縁シートを他の絶縁シートと ともに積層するC工程と、該積層物を前記熱硬化性樹脂 の熱硬化温度に加熱して前記絶縁シートを硬化させると 同時に、前配ピアホール導体内の前記低融点金属を溶融 せしめ、前記電気素子の電極とピアホール導体とを電気 的に接続するD工程と、を具備することを特徴とするも のであり、特に、前記C工程において、前記電気索子が 40 密閉された空隙中に収納搭載されるように他の絶縁シー トを積層することが窒ましい。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明を図面をもとに説明 する。図1は、本発明の電気索子搭載配線基板を製造す るための製造工程を説明するための図である。

【0012】図1によれば、まず、図1 (a) に示すよ うに、硬化温度T」の熱硬化性樹脂を含む軟質(Bステ ージ状態) の絶縁シート1を作製し、この絶縁シート1 には、厚み方向に貫通するピアホールを形成し、そのピ 50 合金が好適に用いられる。

アホールのうち、電気累子の電極と接続されるピアホー ル内に、前記熱硬化性樹脂の硬化温度T」以下の低い融 点T、を有する低融点金属を含有する導体ペーストをス クリーン印刷や吸引処理しながら充填して、電気索子接 続用のピアホール導体 2 a を形成する。また、図 1

(a) によれば、電気索子接続用のピアホール導体2a 以外に、一般のピアホール導体2bも形成されている。 【0013】ここで用いられる絶縁シート1は、熱硬化 性樹脂、または熱硬化性樹脂とフィラーなどの組成物を 混練機や3本ロールなどの手段によって十分に混合し、 これを圧延法、押し出し法、射出法、ドクタープレード 法などによってシート状に成形するか、または所望によ り硬化温度よりもやや低い温度で熱処理して半硬化させ ることにより作製される。

【0014】そして、絶縁シートへのピアホール(ピア ホール) および空隙部の形成は、ドリル、パンチング、 サンドプラスト、あるいは炭酸ガスレーザ、YAGレー ザ、及びエキシマレーザ等の照射による加工など公知の 方法が採用される。

【0015】なお、絶縁シートを形成する熱硬化性樹脂 としては、絶縁材料としての電気的特性、耐熱性、およ び機械的強度を有する熱硬化性樹脂であれば特に限定さ れるものでなく、例えば、アラミド樹脂、フェノール樹 脂、エポキシ樹脂、イミド樹脂、フッ索樹脂、フェニレ ンエーテル樹脂、ピスマイレイドトリアジン樹脂、ユリ ア樹脂、メラミン樹脂、シリコーン樹脂、ウレタン樹 脂、不飽和ポリエステル樹脂、アリル樹脂等が、単独ま たは組み合わせて使用できる。

【0016】また、上記の絶縁シート1中には、絶縁基 る低融点金属を含有する導体ペーストを充填してピアホ 30 板あるいは配線基板全体の強度を高めるために、有機樹 脂に対してフィラーを複合化させることもできる。有機 樹脂と複合化されるフィラーとしては、SiO、、Al O, ZrO, TiO, AlN, SiC, BaT io, 、SrTio, 、ゼオライト、CaTio, 、ほ う酸アルミニウム等の無機質フィラーが好適に用いられ る。また、ガラスやアラミド樹脂からなる不織布、織布 などに上記樹脂を含浸させて用いてもよい。なお、有機 樹脂とフィラーとは、体積比率で15:85~50:5 0の比率で複合化されるのが適当である。

> 【0017】これらの中でもパンチング又はレーザー等 により加工の容易性の点で、エポキシ樹脂、イミド樹 脂、フェニレンエーテル樹脂の群から選ばれる少なくと も1種の熱硬化性樹脂と、フイラー成分としてシリカま たはアラミド不織布との混合物であることが最も望まし

【0018】一方、電気索子の電極と接続されるピアホ ール導体2aに充填する導体ペースト中に含まれる低融 点金属としては、錫(Sn)、亜鉛(Zn)、ビスマス (Bi) 及びこれらと銀(Ag)、銅(Cu)などとの



【0019】低融点金属の融点T,と熱硬化性樹脂の硬化温度T,とは、T, $\leq T$,、T, -T, ≥ 10 \mathbb{C} の関係を満足することが望ましい。T, -T, が10 よりも大きいと、熱硬化性樹脂の硬化中に低融点金属が溶融し、電気索子との結合が強固となる。

【0020】また、この低融点金属は、導体ペースト中の金属成分の全部を構成することもできるが、後述する熱硬化時に溶融した時にピアホール導体内での保形性が悪くなる可能性があることから、融点が熱硬化性樹脂の硬化温度よりも高融点金属と混合して用いることが望ましい。融点が熱硬化性樹脂の硬化温度よりも高融点金属としては、銅、銀、銅銀合金あるいはそれらの混合物が好適に使用される。前記高融点金属と前配低融点金属は、体積比率で90~10:10~90の比率で混合することが望ましい。

【0021】また、電気素子と接続されないピアホール 導体2bは、必ずしも低融点金属を含む必要はなく、通 常の銅、銀、あるいはそれらを含む合金などの高融点の 金属粉末を含む導体ペーストを充填すればよい。

【0022】導体ベーストを調製する場合、低融点金属、あるいは高融点金属と低融点金属は、平均粒径が $0.5\sim50\mu$ mの金属粉末として調製することが望ましく、金属粉末の平均粒径が 0.5μ mよりも小さいと金属粉末同士の接触抵抗が増加してピアホール導体の抵抗が高くなる傾向にあり、 50μ mを越えるとピアホール導体の低抵抗化が難しくなる傾向にある。

【0023】また、導体ペースト中には、前述したような金属粉末に対して、前述したような結合用有機樹脂や溶剤を添加混合して調製される。ペースト中に添加される溶剤としては、用いる結合用有機樹脂が溶解可能な溶 30 剤であればよく、例えば、イソプロビルアルコール、テルビネオール、2ーオクタノール、ブチルカルビトールアセテート等が用いられる。

【0024】導体ペースト中の結合用有機樹脂として は、前述した種々の絶縁層を構成する有機樹脂の他、セ ルロースなども使用される。この有機樹脂は、前記金属 粉末同士を互いに接触させた状態で結合するとともに、 金属粉末を絶縁シートに接着させる作用をなしている。 この有機樹脂は、金属ペースト中において、0.1乃至 40体積%、特に0.3乃至30体積%の割合で含有さ 40 れることが望ましい。これは、樹脂量が0.1体積%よ りも少ないと、金属粉末同士を強固に結合することが難 しく、低抵抗金属を絶縁層に強固に接着させることが困 難となり、逆に40体積%を越えると、金属粉末間に樹 脂が介在することになり粉末同士を十分に接触させるこ とが難しくなり、ピアホール導体の抵抗が大きくなるた めである。次に、図1(b)に示すように、絶縁シート 1.の表面あるいは裏面に適宜、配線回路層3を形成す る。配線回路層3の形成は、1) 絶縁シート1の表面に 金属箔を貼り付けた後、エッチング処理して回路パター 50 ンを形成する方法、2) 絶縁シート1表面にレジストを 形成して、メッキにより形成する方法、3) 転写フィル ム表面に金属箔を貼り付け、金属箔をエッチング処理し て回路パターンを形成した後、この金属箔からなる回路 パターンを絶縁シート1表面に転写させる方法等が挙げ られる。この時、電気索子の電極と接続されるピアホー ル導体2mに対しては、配線回路層を形成しないか、ま たは前記低融点金属を含む接続用パッドを設けてもよ い。

【0025】配線回路層3としては、銅、アルミニウム、金、銀の群から選ばれる少なくとも1種、または2種以上の合金からなることが望ましく、特に、銅、または銅を含む合金が最も望ましい。また、場合によっては、導体組成物として回路の抵抗調整のためにNi-Cr合金などの高抵抗の金属を混合、または合金化してもよい。さらには、配線回路層の低抵抗化のために、前記低抵抗金属よりも低融点の金属、例えば、半田、錫などの低融点金属を導体組成物中の金属成分中に2~20重量%の割合で含んでもよい。

20 【0026】その後、図1(c)に示すように、上記絶 縁シート1の表面に電気素子4を報置し、電気素子4の 裏面に形成された電極5をピアホール導体2aの端面の 露出部と当接させる。

【0027】この時の電気索子4としては、半導体索子、コンデンサ索子、抵抗索子、フィルター索子、発振索子などが挙げられ、特に、耐熱温度が硬化温度T」よりも高いことが望ましい。

【0028】そして、電気素子4を搭載した絶縁シート1を、ピアホール導体2bや配線回路層3が形成された他の絶縁シート6,7、8とともに積層する。この時、図1(d)に示すように、絶縁シート1の直上の絶縁シート6に対しては、電気素子4を収納するための開口9を形成して積層することにより、電気素子4を絶縁シート1、6、7によって形成される密閉された空隙中に収納搭載することができる。

【0029】その後、上記のようにして作製された積層物を絶縁シート1中の熱硬化性樹脂の硬化温度T,以上に加熱することにより、絶縁シート1、6、7を完全硬化させる。

0 【0030】この時、ピアホール導体2a内の低融点導体材料はその融点T、が硬化温度T、よりも低いために、上記熱硬化時に溶融する結果、電気索子4の電極5とピアホール導体2aとを電気的に接続することができる。

【0031】その結果、図1(e)に示すように、電気 索子4を多層配線基板A内部の密閉された空隙10中に 収納搭載され、空隙10内においてピアホール導体2aと電気的に接続された電気索子を搭載した多層配線基板を作製することができる。

【0032】なお、本発明によれば、上記の方法を発展

させて、あらゆる形態の電気索子を搭載した配線基板を 作製することができ、例えば、多層配線基板内の同一層 内、あるいは異なる層に、複数の空隙部を形成してそれ それ電気索子を収納搭載させて、複数の電気索子を搭載 させることができる。また、熱硬化性樹脂を硬化前に流 動させ、電気索子4の周辺の絶縁相との隙間を極力小さ くすることが信頼性を高める上で望ましい。

【0033】また、上記の方法は、電気索子を基板内部 に収納した場合について述べたが、電気索子を基板の表 適用でき、さらには、上記のように基板内部への収納搭 載とともに、基板表面への搭載も同時に行うことも可能 である。

【0034】このように、本発明によれば、配線基板の 内部に、単一のみならず、複数の電気索子を容易に搭載 することができるために、配線基板の小型化と、電気索 子の実装密度を高めることのできる電気素子搭載配線基 板を提供できる。しかも、本発明の製造方法によれば、 電気索子の配線基板への接続と、多層配線基板との製造 を同時に行うことができる結果、製造工程の簡略化が可 20 能であり、製造の歩留りを高め、コストの低減を図るこ とができる。

[0035]

【実施例】(1) PPE(ポリフェニレンエーテル) 樹 脂(硬化温度T,=200℃)50体積%、シリカ粉末 50体積%の割合となるように、ワニス状態の樹脂と粉 末を混合しドクターブレード法により、厚さ75mmの 絶縁シートaを作製し、その絶縁シートaにパンチング で直径0.1mmのピアホールを複数個形成し、そのう ち、電気索子の電極と接続されるピアホール内に表面に 30 銀をメッキした平均粒径が5μmの銅粉末を50体積 %、低融点金属としてSn-Pb共晶ハンダからなる平 均粒径が3μmの粉末 (融点T = 183℃)を50体 積%とからなる金属成分に対して、トリアリルイソシア ヌレートを5体積%の割合で添加した導体ペーストを充 填してピアホール導体を形成した。また、電気索子と接 続されないピアホールにも、同様の導体ペーストを充填 した。

【0036】(2)一方、ポリエチレンテレフタレート (PET) 樹脂からなる転写シートの表面に接着剤を塗 40 布し、厚さ12μm、表面粗さ0.8μmの鋼箔を一面 に接着した。そして、フォドレジスト (ドライフィル ム)を塗布し露光現像を行った後、これを塩化第二鉄溶 液中に浸漬して非バターン部をエッチング除去して配線 回路層を形成した。なお、作製した配線回路層は、線幅 が20μm、配線と配線との間隔が20μmの微細なバ ターンである。

【0037】(3) そして、(1) で作製した絶縁シー トaの表面に、転写シートの配線回路層側を絶縁シート

aに50kg/cm¹ の圧力で圧着した後、転写シート を剥がして、配線回路層を絶縁シートaに転写させた。 【0038】(4)次に、ピアホール導体および配線回 路層が形成された絶縁シートaの表面に、シリコン半導 体メモリチップ (耐熱温度250℃) を観置し、チップ の裏面に形成された電極とピアホール導体の端部の露出 部が当接するように位置合わせし、接着剤によって仮固 定した。

【0039】(5)その後、上記と同様にしてピアホー 面においてピアホール導体と接続させる場合においても 10 ル導体または配線回路層を形成した絶縁シートbに対し て、電気索子の大きさよりもわずかに大きい開口をパン チングによって形成し、それを電気索子の厚さ分積層 し、最後に開口を有しない絶縁シートcを積層し、20 kg/cm'の圧力を印加して圧着した。

> 【0040】(6) そして、この積層物を200℃で1 時間加熱して完全硬化させて多層配線基板を作製した。 なお、加熱による樹脂の流動で絶縁シートの開口部が収 縮して絶縁層とチップとが密着し、チップと絶縁層との 隙間はほとんどなくなっていた。

【0041】得られた多層配線基板に対して、断面にお ける配線回路層やピアホール導体の形成付近を観察した 結果、IC索子とピアホール導体とはピアホール導体中 の低融点金属の溶融によって良好な接続状態であり、各 配線間の導通テストを行った結果、配線の断線も認めら れなかった。また、IC索子の動作においても何ら問題 はなかった。得られた多層配線基板を温度85%、温度 85℃の高温多温雰囲気に100時間放置したが、目視 で判別できる程度の変化は全く生じていなかった。

【発明の効果】以上詳述したとおり、本発明によれば、 配線基板の内部に、単一あるいは複数の電気索子を容易 に搭載することができるために、配線基板の小型化と、 電気索子の実装密度を高めることのできる電気索子搭載 配線基板を提供できる。しかも、本発明の製造方法によ れば、電気索子の配線基板への接続と、多層配線基板と の製造を同時に行うことができる結果、製造工程の簡略 化が可能であり、製造の歩留りを高め、コストの低減を 図ることができる。

【図面の簡単な説明】

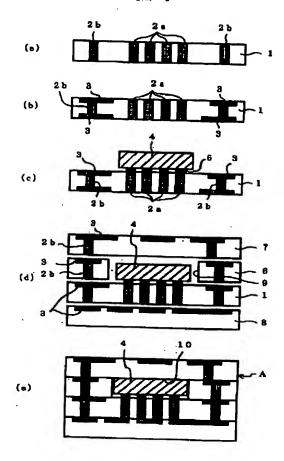
【図1】本発明の電気索子搭載配線基板の製造方法を説 明するための工程図である。

【符号の説明】

[0042]

- 1,6,7,8 絶縁シート
- 2 ピアホール導体
- 3 配線回路層
- 4 電気索子
- 5 電極
- 開口
- 10 空隙





【手続補正書】

【提出日】平成11年12月9日 (1999.12.9)

【手続補正1】

【補正対象魯類名】明細魯

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも熟硬化性樹脂を含む複数の絶縁層を積層してなる絶縁基板と、該絶縁基板の表面および内部に形成された配線回路層と、金属粉末が充填されてなるピアホール導体とを具備する配線基板の表面または内部に電気索子が搭載され、前配電気索子の電極と前配ピアホール導体とが電気的に接続してなる電気索子搭載配線基板において、前配電極と接続されるピアホール導体が、前記熱硬化性樹脂の硬化温度以下の低い融点を有する低融点金属と融点が熱硬化性樹脂の硬化温度よりも高い高融点金属との混合物を含有し、該ピアホール導体

と前記電気素子の電極とを前記ピアホール導体中の少なくとも前記低融点金属によって電気的に接続固定してなることを特徴とする電気素子搭載配線基板。

【請求項2】前記電気索子が、前記配線基板内部の密閉された空隙中に収納搭載されていることを特徴とする請求項1記載の電気索子搭載配線基板。

【請求項3】少なくとも熱硬化性樹脂を含有する未硬化の絶縁シートにピアホールを形成し、該ピアホール中に前記熱硬化性樹脂の硬化温度以下の低い融点を有する低融点金属と融点が熱硬化性樹脂の硬化温度よりも高いてピアホール導体を形成するA工程と、前記絶縁シートを飛ばしての表面に所定の電気索子を搭載し、前記電気索子の電極と前記ピアホール導体の端部の露出部とを当接させるB工程と、前記電気索子を載置した絶縁シートを他の絶縁シートとともに積層するC工程と、該積層物を前配熱硬化性樹脂の熱硬化温度に加熱して前記絶縁シートを硬化させると同時に、前記ピアホール導体内の前記低融点金属

BEST AVAILABLE COPY

を溶融せしめ、前記電気索子の電極とピアホール導体と を電気的に接続するD工程と、を具備することを特徴と する電気索子搭載配線基板の製造方法。

【請求項4】前記C工程において、前記電気案子が密閉された空隙中に収納搭載されるように他の絶縁シートを 積層することを特徴とする請求項3記載の電気索子搭載 配線基板の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正内容】

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者は、電気索子を 搭載した配線基板の小型化および製造の簡略化について 検討を重ねた結果、電気索子の電極をピアホール導体と 接続させるとともに、ピアホール導体中に、絶縁基板中 に含まれる熱硬化性樹脂の硬化温度以下の低い融点を有 する低融点金属と融点が熱硬化性樹脂の硬化温度よりも 高い高融点金属との混合物を含有せしめることによっ て、前記電気索子の電極と前記ピアホール導体との接続 を配線基板の製造と同時に行うとともに、電気索子を多 層配線基板内に容易に内蔵できることを見いたし、本発 明に至った。

【手続補正3】

【補正対象審類名】明細魯

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正内容】

【0009】即ち、本発明の電気素子搭載配線基板は、 少なくとも熱硬化性樹脂を含む複数の絶縁層を積層して なる絶縁基板と、該絶縁基板の表面および内部に形成さ れた配線回路層と、金属粉末が充填されてなるピアホー ル導体とを具備する配線基板の表面または内部に電気索 子が搭載され、前記電気索子の電極と前記ピアホール導 体とが電気的に接続してなる電気索子搭載配線基板にお いて、前記電極と接続されるピアホール導体が、前記熱 硬化性樹脂の硬化温度以下の低い融点を有する低融点金 属と融点が熱硬化性樹脂の硬化温度よりも高い高融点金 属との混合物を含有し、該ピアホール導体と前記電気素 子の電極とを前記ピアホール導体中の少なくとも前記低 融点金属によって電気的に接続固定してなることを特徴 とするものであり、特に、前配電気索子は前配配線基板 内部の密閉された空隙中に収納搭載されていることが望 ましい。

【手続補正4】

【補正対象暋類名】明細鸖

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正内容】

【0010】また、本発明の電気索子搭載配線基板の製 造方法によれば、少なくとも熱硬化性樹脂を含有する未 硬化の絶縁シートにピアホールを形成し、骸ピアホール 中に前記熱硬化性樹脂の硬化温度以下の低い融点を有す る低融点金属と融点が熱硬化性樹脂の硬化温度よりも高 い高融点金属との混合物を含有する導体ペーストを充填 してピアホール導体を形成するA工程と、前配絶縁シー トの表面に所定の電気索子を搭載し、前記電気索子の電 極と前記ピアホール導体の端部の露出部とを当接させる B工程と、前記電気索子を載置した絶縁シートを他の絶 縁シートとともに積層する C工程と、該積層物を前記熱 硬化性樹脂の熱硬化温度に加熱して前記絶縁シートを硬 化させると同時に、前記ピアホール導体内の前記低融点 金属を溶融せしめ、前記電気素子の電極とピアホール導 体とを電気的に接続するD工程と、を具備することを特 徴とするものであり、特に、前記C工程において、前記 電気索子が密閉された空隙中に収納搭載されるように他 の絶縁シートを積層することが望ましい。

【手続補正5】

【補正対象魯類名】明細魯

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正内容】

【0012】図1によれば、まず、図1 (a) に示すように、硬化温度T,の熱硬化性樹脂を含む軟質(Bステージ状態)の絶縁シート1を作製し、この絶縁シート1には、厚み方向に質通するピアホールを形成し、そのピアホールのうち、電気素子の電極と接続されるピアホール内に、前記熱硬化性樹脂の硬化温度T,以下の低い融点T,を有する低融点金属と融点が熱硬化性樹脂の硬化温度よりも高い高融点金属とを含有する導体ペーストをスクリーン印刷や吸引処理しながら充填して、電気素子接続用のピアホール導体2aを形成する。また、図1(a)によれば、電気案子接続用のピアホール導体2a

以外に、一般のピアホール導体2bも形成されている。

【手続補正6】

【補正対象魯類名】明細魯

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正内容】

【0020】また、この低融点金属は、導体ベースト中の金属成分の全部を構成することもできるが、後述する熱硬化時に溶融した時にピアホール導体内での保形性が悪くなる可能性があることから、融点が熱硬化性樹脂の硬化温度よりも高い高融点金属と混合して用いることが重要である。融点が熱硬化性樹脂の硬化温度よりも高融点金属としては、銅、銀、銅銀合金あるいはそれらの混合物が好適に使用される。前配高融点金属と前配低融点金属は、体積比率で90~10:10~90の比率で混合することが望ましい。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.